

KARTA MODUŁU

I. OGÓLNE INFORMACJE O MODULE

COLLEGIUM WITELONA UCZELNIA PAŃSTWOWA WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH

Kierunek studiów:	ENERGETYKA					
Poziom studiów:	studia pierwszego stopnia					
Profil studiów:	praktyczny					
Forma studiów:	stacjonarne/niestacjonarne					
Nazwa modułu:	Ochrona własności intelektualnej					
Rodzaj modułu:	Obowiązkowy					
Język wykładowy:	Język polski					
Rok studiów:	4	Formy prowadzenia zajęć wraz z liczbą godzin dydaktycznych:				
Semestr:	7	Wykład	Ćwiczenia	Laboratorium	Projekt	Seminarium
Liczba punktów ECTS ogółem:	2	30/10	-	-	-	-
Forma zaliczenia:	Zaliczenie na ocenę					
Wymagania wstępne:	Bez wymagań					

II. CELE KSZTAŁCENIA

Cele kształcenia:

Cel1. Zdobycie wiedzy w zakresie podstawowych pojęć i zasad z zakresu ochrony własności przemysłowej oraz własności intelektualnej.

III. EFEKTY UCZENIA SIĘ WRAZ Z ODNIESIENIEM DO EFEKTÓW KIERUNKOWYCH ORAZ METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW

Efekt	Student, który zaliczył moduł w zakresie:	Odniesienie do efektów kierunkowych	Metody weryfikacji
Wiedzy:			
W01	Posiada wiedzę w zakresie podstawowych pojęć i zasad z zakresu ochrony własności przemysłowej - w tym uregulowania prawnego poszczególnych przedmiotów własności przemysłowej w zakresie regulacji polskiej, UE i międzynarodowej obowiązującej w RP ze szczególnym uwzględnieniem dóbr intelektualnych związanych z zarządzaniem w działalności gospodarczej; w efekcie student wie jak dokonać trafnej identyfikacji (kwalifikacji) prawnej związanych z tym stanów faktycznych.	K1E_W12	Sprawdzian wiedzy
Umiejętności:			
-	-	-	-
Kompetencji społecznych:			
K01	Krytycznie ocenia swoje zasoby wiedzy i swoje umiejętności. Zaczyna zauważać, że przy formułowaniu i rozwiązywaniu problemów inżynierskich należy się posilkować wiedzą i doświadczeniem otoczenia.	K1E_K01 K1E_K04	Obserwacja zachowania

IV. TREŚCI PROGRAMOWE

Treści programowe (tematyka zajęć, zaprezentowana z podziałem na poszczególne formy zajęć z określeniem liczby godzin potrzebnych na ich realizację)

Wykład

Kod	Tematyka zajęć	Liczba godzin S/N
w1	Zapoznanie z podstawowym uregulowaniem prawnym i elementami praktyki	4/2

w2	Zagadnienia wprowadzające: Dobra intelektualne jako szczególny rodzaj dóbr prawnych.	4/1
w3	Geneza i znaczenie uregulowania międzynarodowego prawa własności intelektualnej (konwencje: berneńska, paryska, powszechna oraz in. porozumienia, których stroną jest Polska)	4/1
w4	Prawo własności przemysłowej: Przedmioty własności przemysłowej; rola Urzędu Patentowego RP.	4/1
w5	Treść praw do projektów wynalazczych w zakresie uprawnień osobistych i majątkowych	2/1
w6	Elementy postępowania przed UP. Stosunki mowne w sferze własności przemysłowej.	4/1
w7	Ogólne zasady ochrony praw do przedmiotów własności przemysłowej.	4/1
w8	Prawo autorskie: Pojęcie utworu oraz jego rodzaje. Podmioty praw autorskich. Rodzaje utworów. Treść praw autorskich. Zbiorowe zarządzanie i ochrona praw autorskich; Komisja Prawa Autorskiego, tabele wynagrodzeń autorskich; Fundusz Promocji Twórczości. Ochrona praw autorskich. Prawa pokrewne – podmioty, treść, korzystanie i rozporządzanie oraz ochrona. Ochrona baz danych.	4/2

V. METODY KSZTAŁCENIA, NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE

- 1. Metody kształcenia:** wykład
2. Narzędzia (środki) dydaktyczne: dyskusja, prezentacja

VI. FORMA I KRYTERIA ZALICZENIA MODUŁU

Forma zaliczenia modułu.

Ocena aktywności i samodzielnych opracowań.

Ocena podsumowująca:

Zaliczenie wykładu (ocena aktywności i opracowań):

1. Aktywności w trakcie wykładu (udział w dyskusjach):

- 5,0 Student bardzo aktywny (student chętnie i na każdym spotkaniu uczestniczy w dyskusjach).
4,5 Student aktywny (student chętnie ale tylko na ¾ spotkań uczestniczy w dyskusjach).
4,0 Student średnio aktywny (student chętnie ale tylko na połowie spotkań uczestniczy w dyskusjach).
3,5 Student mało aktywny (student chętnie ale tylko na ¼ spotkań uczestniczy w dyskusjach).
3,0 Student niezbyt aktywny (student niechętnie lub tylko na kilku spotkaniach uczestniczy w dyskusjach).

2. Ocena opracowań i prezentacji przygotowanych przez studenta:

- 5,0 Opracowanie merytorycznie poprawne. Prezentacja poprawnie sformatowana.
4,5 Opracowanie merytorycznie poprawne. Prezentacja niepoprawnie sformatowana.
4,0 Opracowanie z nielicznymi błędami merytorycznymi. Prezentacja poprawnie sformatowana.
3,5 Opracowanie z nielicznymi błędami merytorycznymi. Prezentacja niepoprawnie sformatowana.
3,0 Opracowanie z licznymi błędami merytorycznymi. Prezentacja niepoprawnie sformatowana.

Ocena podsumowująca:

Ocena modułu: Średnia ważona ocen: średniej arytmetycznej ocen aktywności (z wagą 0,8); średnia arytmetycznej ocen prezentacji i opracowań (z wagą 1,0).

VII. BILANS PUNKTÓW ECTS - NAKŁAD PRACY STUDENTA

Kategoria	Obciążenie studenta
Liczba godzin realizowanych przy bezpośrednim udziale nauczyciela (godziny kontaktowe)	30/10
Udział w wykładach	30/10
Udział w seminarium	-
Inne (jakie?)	-
Samodzielna praca studenta (godziny nie kontaktowe)	30/50
Przygotowanie do wykładu	5/25
Przygotowanie do seminarium	-
Przygotowanie do egzaminu	-
Przygotowanie do zaliczenia innych zajęć (**)	-
Inne (np. gromadzenie materiałów do projektu, kwerenda internetowa, opracowanie prezentacji multimedialnej itp.)	25/25
Łączna liczba godzin	60

Punkty ECTS za moduł	2
VIII. ZALECANA LITERATURA	
Literatura podstawowa: <ol style="list-style-type: none"> 1. J. Jezioro, Prawo własności intelektualnej (w:) 2. Podstawy Prawa cywilnego pod red.: E. Gniewka, Warszawa 2011, 3. Prawo własności intelektualnej (red. J. Sieńczyło-Chlabicz), Warszawa 2011 	
Literatura uzupełniająca: <ol style="list-style-type: none"> 1. System Prawa Prywatnego. Tom 13. Prawo autorskie (red. J. Barta), Warszawa 2007; System Prawa Prywatnego. Tom 14a. Prawo własności przemysłowej (red. R. Skubisz), Warszawa 2011; System Prawa Prywatnego. Tom 14b. Prawo własności przemysłowej (red. R. Skubisz), Warszawa 2012; A. Szewc, G. Jyż, Prawo własności przemysłowej, Warszawa 2011. 2. M. du Vall, Prawo patentowe, Warszawa 2008, 3. J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie, Warszawa 2010; 4. J. Barta, M. Czajkowska-Dąbrowska, Z. Ćwiąkański, E. Traple, R. Markiewicz, Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz, Kraków 2011; 5. P. L. Conde, J. M. Iruretagoyena, W. Jaślan, J. M. Plazas, Prawo własności intelektualnej w Unii Europejskiej, Warszawa 2003; 6. Prawo własności przemysłowej (red. U. Promińska), Warszawa 2005;. 	